This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

AU 234 JAN 1935

(54) DRIVING METHOD OF LIQUID CRYSTAL ELEMENT

(11) 61-4021 (A)

(43) 9.1.1986 (19) JP

(22) 19.6.1984

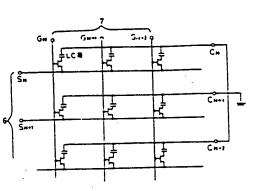
(21) Appl. No. 59-124511 (71) CANON K.K. (72) SHINJIROU OKADA(1)

(51) Int. Cl*. G02F1/133,G09F9/35,G09G3/36

PURPOSE: To display an image plane consisting of many picture elements at a high speed by applying a scanning signal and a display signal to the drain or source and gate of an FET corresponding to a picture element where ferroelectric liquid crystal is charged respectively and performing the 1st writing

operation, and applying a display signal for the 2nd writing.

CONSTITUTION: Ferroelectric liquid crystal which has a bistable state to an electric field is charged between picture element electrodes which have FETs 6 corresponding to respective picture elements and a counter electrode, thus constituting the liquid-crystal element. Drains or sources of the FETs which constitute an active matrix are connected to scanning electrodes 6, gates are connected to display electrodes 7, and the counter electrode is a common electrode. A scanning signal is applied to an electrode 6 and a display signal is applied to a display electrode 7 to control the array of the liquid crystal, writing a display state based upon the 1st orientation state. Then, a specific display signal is applied to an electrode 7 to write the 2nd orientation state, thus driving the liquid crystal on a time-division basis. Consequently, a display of an image plate consisting of many picture elements is made at a high speed.



卵日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭61-4021

@Int Cl.⁴		識別記号	庁内整理番号		@公開	昭和61年(198	6)1月9日
G 02 F	1/133	129 118	7348-2H D-8205-2H					
G 09 F G 09 G	9/35 3/36		6615-5C 7436-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全11頁)

②発明の名称 液晶素子の駆動法

到特 願 昭59-124511

愛出 願 昭59(1984)6月19日

 切発明者 岡田 伸二郎

 切発明者 田村 泰之

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

田 村 泰 之 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 豊田 善雄

明知書

1. 発明の名称

⑪出 顋 人

液晶素子の駆動法

2. 特許請求の範囲

(1) FET の分配 TET の分配 TET の分配 TET の分配 TET の分配 TET の分配 TET のの TET の TE

1

しているFET 端子のうち、ドレインもしくはソースに走査信号、ゲートに表示信号を印加することによって第一の配向状態に基づく表示状態をおき込み、次に所定の要示信号を印加して第二の配向状態に基づく表示状態の書込みを行う時分類駆動であることを特徴とする液晶素子の駆動法。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は液晶を用いた光シャッターアレイ、山像表示装置等の駆動方法に関するものであり、さらに詳しくは双安定性液晶、特に強調電性液晶をアクティブマトリックス構成により駆動する方法に関するものである。

〔従来の技術〕

世来より、走査電極群と信号電極群をマトリクス状に構成し、その電極間に被晶化合物を光光 し、多数の画書を形成して画像或いは情報の表示を行う被晶変示器子は、よく知られている。この表示素子の駆動法としては、走在電極群に、前次、周期的にアドレス信号を選択印加し、信号電

極群には角定の情報信号をアドレス信号と同期させてを外的に選択印加する時分割駆動が採用されているが、この表示装子及びその駆動法は、以下に述べる加き致命的とも言える大きな欠点を有していた。

四ち、直書密度を高く、或いは面面を大きくするのが難しいことである。従来の液晶の中で応さとから、没来素子として実用に供されているのは治が、例えば、M. Schadt と W. Helfrich 著、"Applied Physics Letters"、 Val. 18, No.4 (1971、2、15)、 P. 127~128 の"Valtage Dependent Optical Activity of a Twisted Nematic Liquid Crystal"に示された『Mematic Liquid Crystal"に記録にいるの表示が正常に記録による。「対象の分子が正常に記録による「Mematic Company」を形成している。「対象の分子が正常に記録による「Mematic Company」に記録による「Mematic Company」による「Mematic Company」による「Mema

の誘電具方性をもつネマチック液晶が電界方向に 尼列し、この結果光調変調を起すことができる。 この型の液晶を用いてマトリクス電極構造によっ て表示者子を構成した場合、定在建模と信号建模 が共に選択される領域(選択点)には、被髙分子 を電極面に垂直に配列させるに要する関値以上の 電圧が印加され、走安電板と信号電板が共に選択 されない領域(非選択点)には電圧は印加され ず、したがって液晶分子は電極面に対して並行な 安定配列を保っている。このような液晶セルの上 下に、互いにクロスニコル関係にある直接個光子 を配置することにより、選択点では光が透過せ ず、井辺択点では光が透過するため、両世者子と することが可能となる。然し乍ら、マトリクス世 極構造を構成した場合には、走光電極が選択さ れ、信号電極が遺択されない領域説いは、走光電 極が選択されず、信号電極が選択される前線(所 謂『半選択点』)にも有限の電界がかかってしま う。選択点にかかる電圧と、半選択点にかかる道 圧の差が充分に大きく、液晶分子を電界に重点に

3

配列させるに要する電圧関鍵がこの中間の電圧値 に設定されるならば、安示業子は正常に動作する わけである。しかし、この方式において、走卉雄 散(N)を増やして行った場合、画面全体(1.フ レーム)を走済する間に一つの選択点に有効な者 界がかかっている時間 (duty比) は、I/N の割合 で疑少してしまう。このために、くり返し走査を 行った場合の選択点と非選択点にかかる実効値と しての電圧差は、走瓷線数が増えれば増える程小 さくなり、結果的には画像コントラストの低下や クロストークが避け難い欠点となっている。この ような現象は、双安定状態を有さない液晶(電極 前に対し、被益分子が水平に配向しているのが安 軍状態であり、世界が有効に印加されている間の み飛れに配向する)を、時間的蓄積効果を利用し て製動する(即ち、殴り返し走査する)ときに生 じる水質的には避けない問題点である。この点を 改良するために、世形平均化法、2周被點動法や 多形マトリクス法等が既に進置されているが、い ずれの方法でも不充分であり、表示素子の大直派

化や高密度化は、走査線数が充分に増やせないことによって頭打ちになっているのが 現状である。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明の目的は、前述したような従来の液温表示素子における問題点を悉く解決した新規な双安定性液晶、特に強調電性液晶素子の駆動法を提供することにある。

即ち、本発明は電圧応答速度が早く、状態記憶性を有する独調電性液晶をアクティブマトリックスにより2方向の電界を印加して明、晴の2つの状態に駆動することにより、両素数の多い大雨面の表示及び高速度で重像を表示する機調電性液晶の駆動方法を提供することを目的とするものである。

[問題点を解決するための手段]及び [作用]

本発明の液晶素子の駆動方法は、FET(電外効果トランジスタ)のゲート以外の紹子である第一端子と接続した画素電極をはFET に対応して複数設けた第一基板と該商素電極に対向する対向電極

を設けた第二基版を引し、前記画書電極と対向電 桜の間に世界に対して双安定状態を有する独語電 性液晶を挟持した構造の液晶素子の駆動法であっ て、前記FET のゲートがゲートオン状態となる官 与印加と同期させてFET のゲート以外の編子であ る第一端子と第二端子の間で電界を形成すること によって、第一の配向状態に強請電性液晶の配列 を制御する第一位相と、前記第一端子と第二端子 の間で形成した世界と連播性の世界を第一編子と 第二編 子の間 で形成 することによって、 第二の配 向状態に強誘進作被基の配列を制御する第二位相 を有し、前記対向電板を共通電極にして各画業に 対応しているFET 端子のうち、ドレインもしくは ソースに走在信号、ゲートに表示信号を印加する ことによって、第一の配向状態に基づく表示状態 を引き込み、次に所定の表示信号を印加して第二 の配向状態に基づく要示状態の書き込みを行う時 分は駆動であることを特徴とするものである。

本 免 明 の 駅 動 法 で 用 い る 強 詩 電 性 液 晶 と し て は、 加 え ら れ る 電 界 に 応 じ て 第 一 の 光 学 的 安 定 状 思と第二の光学的安定状態とのいずれかを取る、 すなわち世界に対する安安定状態を有する物質、

にこのような性質を有する液晶が用いられる。 本発明の影動法で用いることができる双安定性を有する強調を性液晶としては、強調を性を有するカイラルスメクティックを温が凝も折ましく、そのうちカイラルスメクティックで相(SaC*)又相相(SaH*)の液晶が通している。この強調を性液晶については、"LE JOURNAL DE PHYSIOUE LETTERS" 18 (L-89) 1975。 「Ferroelectric Liquid Crystals 」:"Applied physics Letters" 18 (11) 1980 、「Submicro Second Bi-stable Electrooptic Switching in Liquid Crystals 」:"因体物理" 18 (141) 1981 「液晶」等に記載されており、本発明ではこれらに関示された独調を推液晶を用いることができる。

より具体的には、本発明法に用いられる強調で 性液晶化合物の例としては、デシロキシベンジリ デン-P'-アミノ-2-メチルプチルシンナメー ト (DOBANBC) 、 ヘキシルオキシベンジリデン

8

- P * - アミノ-2- クロロプロピルシンナメート (HOBACPC) および 4-o-(2- メチル)-ブチルレゾルシリデン-4 * - オクチルアニリン(XBRAS) 等が挙げられる。

これらの材料を用いて、業子を構成する場合、 被晶化合物がSeC *相又はSeB *相となるような数度 状態に保持する為、必要に応じて業子をヒーター が埋め込まれた銅ブロック等により支持すること ができる。

羽1凶は、 独談電性液晶セルの例を模式的に描いたものである。1と1~は、 $[a_{T},0_{J}]$ 、 SaO_{Z} や ITO (Indium-Tim Oxide)等の透明電極がコートされた基板(ガラス板)であり、その間に被告がラス面に垂直になるよう配向した SmC^{m} 相の被品が到入されている。 太線で示した線 3 が成分子を要わしており、この液晶分子 3 は、その分子に直交した方向に及極子モーメント(P」) 4 を消以上の電圧を印加すると、液晶分子 3 のらせん線 3 がほどけ、 双極子・モーメント(P」) 4 はすん線 3 がほどけ、 双極子・モーメント(P」) 4 はすん

べて電界方向に向くよう、液晶分子3の配向方向 を変えることができる。液晶分子3は細長い形状 を有しており、 その長軸方向と短輪方向 で 紙折率 異方性を示し、従って例えばガラス面の上下に「 いにクロスニコルの位置関係に配置した観光子を 置けば、電圧印加極性によって光学特性が受わる 液晶光学変調素子となることは、容易に摩解され る。さらに液晶セルの厚さを充分に篩くした場合 (例えば1μ) には、第2日に示すように谁界を 印加していない状態でも液晶分子のらせん構造 は、「ほどけ(非らせん構造)、その収穫子モート ントP又はP ' は上向き ((a) 又は下向 ((b) の どちらかの状態をとる。このようなセルに引2 22 に示す加く一定の関値以上の極性の異なる電界 E 又はE^を所定時間付与すると、双権子モーメン トは電界E又はE^の電界ベクトルに対応してに 向き 4a又は、下向き 4bと向きを変え、それに応じ て液晶分子は第一の配向状態5かあるいは第二の 配向状態5~の何れか一方に配向する。

このような強弱電性液晶を光学変調素子として

用いることの利点は2つある。第1に、応答速度 が振めて違いこと、第2に被基分子の配向が双安 定状態を有することである。男2の点を例えば第 2図によって説明すると、電界をを印加すると液 品分子は第一の配向状態5に配向するが、この状 患は世界を切っても安定である。又、逆向きの意 界E「を印加すると、液晶分子は第二の配向状態 5′に配向して、その分子の向きを変えるが、や はり世界を切ってもこの状態に留っている。又、 与える電界 E が一定の閾値を越えない戻り、 それ ぞれの配向状態にやはり維持されている。このよ うな応答速度の速さと、双安定性が有効に実現さ れるには、セルとしては出来るだけ薄い方が好ま しく、一般的には、0.5 μ~20μ、特に1μ~ 5 μが直している。この種の強調電性液晶を用い たマトリクス電極構造を有する液晶-電気光学装 置は、例えばクラークとラガバルにより、米国特 許男4367924 号明編書で提案されている。

本意明は、アクティブマトリックスを構成する TFT (静設トランジスタ)等のFET (電界効果ト

1 1

まる。 すなわち N 型では電圧の低い方がソースであり、 P 型では電圧の高い方がソースとして作用する。

使誘電性液晶においては、液晶セルに印加する、正、食の電圧に対していずれを「明」 状態とし、いずれを「暗」状態とするかはセルの上下に配置するクロスニコル状態にした一対の 個光子の 個光軸と、液晶分子長軸との向きにより自由に設定できる。

水免明は液晶セルに印加される電界をアクティブマトゥリックスの各案子の端子間電圧を制器する おによって制御し、表示を行なうものであるから、各付号の電圧レベルは以下の実施例にとらわれる事なく、各信号の電位差を相対的に維持すれば、実施する事が可能である。

[定施例]

次に、 水免明のアクティブマトリックスによる 強調 乾性被 高の駆動 方法の具体例を第3 図~第7 図によづいて説明する。

第3日はアクティブマトリックスの回路図、第

ランジスタ)構造の素子が、ドレインとソースの 印加電圧を逆にする事により、いずれをドレイン としていずれをソースとしても使用しうるという 事にもとづいている。アクティブマトリックスを 構成する素子としてはFET 構造の素子であればア モルファスシリコンTFT、多結晶シリコンTFT 等 のいずれであっても使用しうる。又FET 構造パラ のバイポーラトランジスタであっても同様に行う 事も可能である。

N型FET は、 V_D をドレイン電圧、 V_G をゲート電圧、 V_S をソース電圧、 V_P を ゲートソース間の関値電圧とすると V_D > V_S であり、 V_G > V_S + V_P の時準値状態となる・・

P型FET においては V_D < V_S とし、 V_G < V_S + V_P で導通状態となり、 V_G > V_S + V_P で非通状態となる。

P型であってもN型であってもFET の端子のい ずれがドレインとして作用し、いずれがソースと して作用するかは、電圧の印加の方向によって定

12

4 図は対応商業の番地を示す説明図及び第5 図は 対応画業の表示例を示す説明図である。

6 は走査電極群であり、 7 は要示電極群である。

第6図(a) は走査信号を示す図であって、位相 ti、tz …においてそれぞれ選択された走在電極 に印加される電気信号とそれ以外の走査電極(択されない走査電極)に印加される電気信号を示 している。第6図(b) は、返示信号を示す図で あって位相ti、tz …においてそれぞれ選択された安示電極と選択されない表示電極に与えられ る電気信号を示している。

第6回においては、それぞれ機能が時間を、政能が電圧を表す。例えば、動画を表示するような場合には、走査電腦群6は返次、周期的に選択される。選択された走査電腦 $S_{\,\, H}$ に与えられる電気信号は、第6回($_{\,\, H}$) に示される如く位相(時間) $_{\,\, H}$ では、 $_{\,\, H}$ では、 $_{\,\, H}$ である。

一方、それ以外の走夜電極S_{Nol}。S_{No2} は別 6

: fine bei bie fach &.

持國昭61-4021(5)

図(a) に示す和く位相 t_1 , t_2 では V_S = 0 で S = 0 で S の S を S に S に S を S に S に S を S に S に S を S に

走査電板 m=q ラインに表示電板m = Q の信号 銀で「明」を書込み、次に走査電板 m=q ライン に表示電板 m=Q で「暗」の書込みをする場

15

P N . N + 2 は、「明」に転移(スイッチ)する。位 祖t 2 以降の位相t 3 ~ t 6 の動作は、前記 t 1 ~tz と同じように、選択された走査線上にある 西条にまず「暗」が書込まれ、次に同一走査級上 にある前回遺択されなかった簡素に「明」が書込 まれていぐ。以上、各動作でわかる通り、選択さ れた走賽電極望上に於て、要示電極が選択された か否かに応じて、選択された場合には、液晶分子 は第一の配向 状態あるいは第二の配向状態に配向 を揃え、直書はON(明)あるいはOFF (暗)とな り、選択されない走査禁上では、すべての画書に 印加される電圧は、いずれも関係電圧を越えな い。従って、第7回に示される如く選択された走 **在線上以外の各面素における液晶分子は配向状態** を変えることなく前回走査されたときの倡号状態 $(Q_{|g-1})$ に対応した配向を、そのまま保持してい る。即ち、走査電極が選択されたときにその1ラ イン分の信号の書き込みが行われ、1プレームが 終了して次回選択されるまでの間は、その包号状 悉を保持し得るわけである。従って、走在電極数 V _{Se}: ソース電極 (走査哲号) 電圧 V _{Ca}: ゲート電極 (表示哲号) 電圧 V _C : 対向電極 (共通端子) 電圧 V _{LC}: 強誘電性液晶の関銀電圧の絶対値

Vp : ゲート、ソース間の関値

以上の動作を q = 1 ~ K まで機返し書込みを行う。

16

が増えても、実質的なデューティ比はかわらず、 コントラストの低下は全く生じない。

第5図に於て、走査電振S_{N・S N+1}・S_{N+2}・…と表示電極G_{N・S N+1}・G_{N+2}・…の交点で形成すする函数素のうち、斜線の画書は「暗」状態に、白地でで、斜端の画書は「明」状態に対応するものでする。今、第5図中の表示電極G_N上の表面画書ではですると、走査電極S_{N・S N+2}に対応する画書は「明」状態であり、それ以外の画書は「では、可能を表現した。の各動作によって第5図の表示パターンが完成する。

本発明の強誘電性液晶の駆動方法において、走 を電極と信号電極の配置は任意であり、例えば第 8 図 (a) 、(b) に示すように一列に西黒を配置す ることも可能であり、このほに配置するとシャッ ターアレイ等として利用することができる。

次に、以上に説明した実施例において、強調電性機品として DOBANBC を駆動するのに好ましい具体的数値を示すと、例えば

入力爲被表 f 。 = 1 × 10 ° ~ 1 × 10 ° HZ

10< | V_C | < 80V (被高値) 0.3 < | V_c | < 10 V (被高級)

が挙げられる。

あ9回は本発明において使用されるTFT におけ るFET の構成を示す断面図、第10図はTFT を用い た強請電性液晶セルの販面図、第11図はTFT 基板 の針視図、第12図は TFT 基板の平面図、第13図は 第12図のA-A´銀で切断した部分断面図、第14 図は第12図の8-8、銀で切断した部分新面図で あり、以上に示す各図はいずれも本発明の一実施 思禄を示すものである。

第10回は、本発明の方法で用いうる液晶素子の 1つの具体例を表わしている。ガラス、ブラス チック等の荘仮20の上にゲート電極24、絶益膜22 (水素原子をドーピングした窒化シリコン膜な ど)を介して形成した半導体膜18(水素原子を ドーピングしたアモルファスシリコン) と、この 半導体護 18に接する2つ 端子 8 とりで構成した TFT と、TFT の第子11と接続した西素電板12 (170; Induium Tin Ozide) が形成されている。

19

[発明の効果]

上記の構造よりなる木発明の強誘電性液晶の駆 弘方让を用いることにより、アクティブマトリッ クスに西美数の多い大画面の表示及び高速度で鮮 明な函像を表示することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2図は、本発明の方法に用いる強 詩 世性 被 品 を 模式 的 に 妻 わ す 針 視 図 、 第 3 図 は 本 発明の方法に用いるマトリックス電極の回路図. 羽4 図社対応画業の番地を示す説明図、第5 図は 対応西黒の麦示例を示す説明図、第6図(a)及び (b) は走在電極及び表示電極に印加する電気信号 を表わす説明図、第7図は各画書への書込み動作 を汲わす説明図、 躬8図(a) 及び(b) はアクティ ブマトリックス回路と画業配置の例を示す配線 図、男9図はTFT におけるFET の構成を示す新面 図、第10回はTFT を用いた強誘電性液晶セルの斯 而図、第11図はTFT 基板の斜視図、第12図はTFT は板の平面図、第13回はA - A 「鎌部分垂面図び 第14図はB-B′部分新面図である。

さらに、この上に絶益層13(ポリイミド、ポリア ミド、ポリピニルアルコール、ポリパラキシリレ ン、SiO 、SiOz)とアルミニウムやクロムなどか らなる光蘊蔽膜9が設けられている。対向拡板と なる基板20°の上には対向電板21(ITO: Indaius tin Oxide)と絶縁護22が形成されている。

この基板20と20~の間には、前点の強誘電性液 **畠 23が挟持されている。又、この监板 20と 20~の** ្国語話には強誘電性液晶23を封止するためのシー ル材25が設けられている。

このほなセル構造の液晶素子の同葉にほクロス ニコル状態の偏光子19と19′が配置され、似変者 Aが入射光Ⅰ。よりの反射光Ⅰ』によって表示状 悉を見ることができるほに観光子19′の背板に反 射板18(乱反射性アルミニウムシート又は板)が 設けられている。

又、上記の各図においてソース電極、 ドレイン 電極とは、 ドレインからソースへ電流が流れる 頃 合に限定した命名である。FET の嫌きではソース がドレインとして嫌く場合も可能である。

2 0

1 、1 ′; 透明電極がコートされた基板

2:被基分子后

3: 液晶分子

4 : 双框子モーメント(Pa)

4a:上向き双框子モーメント

4b: 下向き双框子モーメント

5:第一の配向状態

5 ′ : 第二の配向状態

(走在電腦) 7 (G_N.G_{N+1},G_{N+2}): 信号電框群

(信号電極) 8 ; ソース電極 (ドレイン電極)

9 ; 光道蘇謨 10 ; a * 層

11: ドレイン電板(ソース電極)

15:半導体直下の光温 蘇鎖 17:ゲート配線部の透明電極 18: 半温体

18.181; 但光板 18:反射板

20. 20′; ガラス、プラスチック等の適明基板

21; 対向電極 22; 絶量順

2 2

持周昭61-4021(ア)

23: 独新电性准晶层

24: ゲート電板

25:シール材 28:薄膜半導体

27:ゲート配盤 28:パネル基板

29・半さ新効果を有するゲート部

1 '~M'; 走表電框

1 ~ N: 表示電話

1. : 非通電器

LC:班品

FET:電界効果トランジスタ

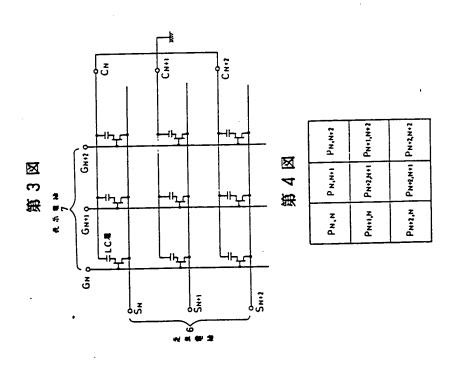
4(P1) 2 3 3

第1図

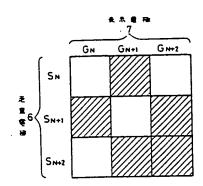
出頭人 キャノン株式会社

第 2 図

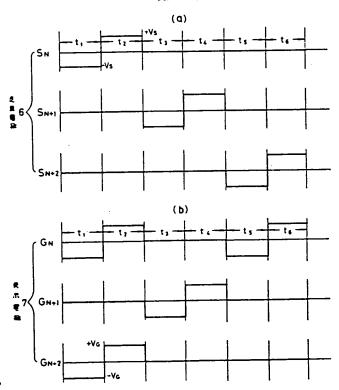
2 3

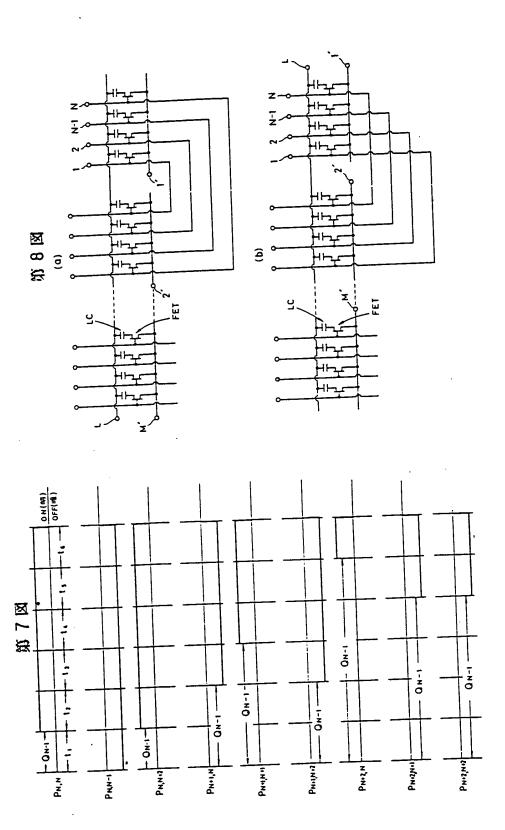


第 5 図



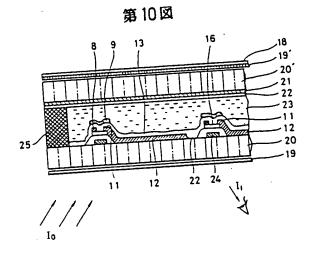
第 6 図





· Harrister

第9図



第11図

24 26 22 27 8

